(19)日本国特許庁(!P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公園番号

特開平9-5358

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

BOST AVOITADES COM

(51) Int.Cl. ^a	國別配号	庁内室理各号	FI		技術表示箇所
G 0 1 R 1/073			G 0 1 R	1/073	E
HO1L 21/66			HOIL	21/66	В

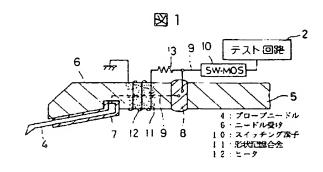
容査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出顯路号	徐頤平7-149896	(71)出頤人	000005108		
			依式会社日立製作所		
(22)出願日	平成7年(1995)6月16日		東京都千代田区神田陵河台四丁目 6 營地		
		(72)発明者	整卷 仁		
			東京都小平市上水本町5丁目20番1号 姝		
			式会社日立製作所半導体事業部内		
		(74)代理人	弁理士 简并 大和		

(57)【要約】

【目的】 製品の種類に拘束されず、共通化を図ること のてきるプローブカードを提供する。

【構成】 回路素子の各電極とそれぞれ接触する複数本のプローフエードル4と、それぞれのプローブニードル4が取り付けられ、長さ方向の一部に加熱によりプローブニードル4を電極に接触するように変位させる形状記憶合金11を加熱するヒータ12と、プローフエードル4とデスト回路2とを導通させるとともにヒータ12を作動させる複数のスイッチング素子10とを有するプローブカートである。



11 21 2003, EAST Version: 1.4.1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 生導体ウエハ上に形成された回路素子と 該回路素子の電気的特性を評価するデスト回路とを電気 的に接続するアローブカードであって。

前記河路電子の各電極とそれぞれ接触する複数やのプローフニートルと、

それぞれの前記プロープニートルが取り付けられ、長さ 方向の一部に加熱により前記プロープニードルを前記電 極に接触するように変位させる形状記憶合金を有する複 数のニートル受けと、

前記形状記憶合金を加熱するヒータと、

前記プローブニードルと前記テスト回路とを導通させるとともに前記ヒータを作動させる複数のスイッチング手段とを有することを特徴とするプローブカード、

【請求項2】 請求項1記載のプローブカードにおいて、このプローブカードと前記半導体ウエハは相対的に 平行移動可能とされていることを特徴とするプローブカート。

【請求項3】 請求項2記載のプローフカードにおいて、このプローフカードは1枚の半導体ウエバについて複数設けられていることを特徴とするプローブカード、【請求項4】 請求項2または3記載のプローブカードを用いて前記半導体ウエバ上に形成された回路素子の電気的特性を評価するウエババンドリング方法であって、前記テスト回路との電気的導通をとる前記電極の電極座標を入力する工程と。

人力された前記電極座標から前記電極と接触する前記プローブニードルを選択する工程と、

前記プローブカードを前記半導体ウエハの所定位置に移動させる工程と、

選択された前記プローブニードルに対応する前記スイッチング手段をオンして前記ピータで前記形状記憶合金を加熱し、前記プローブニードルのうちの一部を選択的に前記電極に接触させて前記回路素子と前記テスト回路とを電気的に接続する工程とを有することを特徴とするウエハハンドリング方法。

【発明の詳細な説明】

[000:1]

【産業上の利用分野】本発明は半導体ウェルトに形成された様々な種類の回路素子の電気的特性を評価する際に 40 使用されるプロープカートに適用して有効な技術に関する

[00002]

【従来の技術】主導体ウエバ上に形式された回路素子と デフト回路との導通をとり、所定のデスト信号の入出力 や起源の開稿を行って回路本子の起気的特性を評価する ウエバンコートに対っては、両者を超気的に接続するた かに、回路者子に手吹された取称が位置に対応したフローフエートにか多数設けられたでローフカートが明いる している 【0003】なお、ウエハブローバを詳しく記扱している例としては、たとえば、工業調査会発行。 電子材料 別冊・超LS工製造、試験装置カイトフック。1994年版 (1993年11月20日発行)、P193~P197かある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】回路素子とテスト回路との電気的な接続を行うプローブカートでは、評価対象の製品に合わせたニートル配置がなされていることがら、今日のように多品種の製品が製造される状況においては、必要になるプローブカードは多種にわたっている。また、一仕様につき複数枚の予備用のプローブカードを保有しなければならず、その結果、プローブカードは多種、大量にストックされている。

【0005】これではプローブカードの管理工数が増大するのみならず、製品ごとにプローブカードを交換する必要があるのてスループットが悪化することになる。

【0006】そこで、本発明の目的は、製品の種類に拘束されることなく共通のプローブカートを使用することのできる技術を提供することにある。

※ 【0007】本発明の前記ならかにその他の目的と新規 な特徴は、本明細書の記述及び添付図面から明らかになるであろう。

[0008]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 次のとおりである。

【0009】すなわち、本発明によるプローフカードは、回路素子の各電極とそれぞれ接触する複数本のプローブニードルと、それぞれのプローブニードルが取り付けられ、長さ方向の一部に加熱によりプローブニードルを電極に接触するように変位させる形状記憶合金を有する複数のエードル受けと、形状記憶合金を加熱するヒータと、プローブニードルとテスト回路とを導通させるとともにヒータを作動させる複数のスイッチング手段とを有するものある。

【0010】この場合において、プローブカードと半導体ウエハとは相対的に平行移動可能とされていることが望ましい。また、このプローブカードは1枚の半導体ウエハについて複数設けられていてもよい。

【0011】本発明によるウエハハンドリング方法は、このようなプローブカードを用いて半導体ウエハ上に形成された回路業子の電気的特性を評価するものであり、テスト回路との電気的導通をとる電極の電極座標を入力する工程と、入りされた電極座標から電機と接触するプローフェートルを選択する工程と、プローブカードを半導体ウエハン所定位置に移動させる工程と、選択されたプローフェートルに対応するスイッチング手段をオンしてピーフで形成記憶合金を加熱し、フローブニートルのある一部を選択的に電極に接触させて回路素子とテスト回路とを電気的に複雑する工程とを有するものであ

2

(0) 1121

【作用】上記した手段によれば、スイッチンク手段の寸 ンによるヒータの作動で形状記憶合金が加熱されてプロ ーフニートルが電極に接触する構成を採用したので、デ スト対象の半導体ウエバに対応したプローフニートルを 選択し、スイッチング手段をオンして選択的にプローブ ニードルを電極に接触させるようにすることが可能にな

【()() 13】これにより、製品の種類に拘束されること 10 なくプローブカードの共通化を図ることができる

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細 に説明する。

【0015】図1は本発明の一実施例であるプローブカ ードを示す断面図、図2は図1の正面図、図3は図1の プローブカードの電気的構成を示す概略図、図4は図1 のプローフカートにおけるプロープニートルの動作を示 す説明図、図5は図1のプローフカードの半導体ウエバ 下によるウエババンドリング方法を示すプローチャート である。

【0016】図示する本実施例のプローブカードは、い わゆるウエハプロセス終了後、半導体ウエハ1(図4、 図5)上に形成された回路素子とこの回路素子の電気的 特性を評価するためのテスト回路2とを電気的に接続す るためのもので、図1の左側に表された先端部には回路 索子の電極3(図4)と接触してテスト回路2とを導通 させるプローブニードル4が設けられている。このプロ ーフニードル4は台座5に支持されたユードル受け6に 30 取り付けられており、プローブカード全体としては、ニ ートル受けらを一括して支持する1つの台座5に沿って プローフニートルイが複数本配列された形状となってい る (図5参照)

【ロコ17】たとえばチタンなどの導電性の金属よりな り、図2に示すように先端が尖ったプローブニートル4 ははんた?によりニードル受けらに取り付けられてい る、一方、ニートル受けるもまた、はんだ8により台座 うに取り付けられており、プロープエートル 1から延び た配線リビデスト回路区からスイッチンク手段であるスー値。 イッチング素子(以下 SW素子)という 110を経 由して延びた配線分とはこれはんだ8によって導通がと られている。なお、台座ドとニートル受けらとははんだ らに昔えてコイクタで接続するようにしてもよい。

【ロコ18】ニートル受けって長さ方向の一部には形状 記憶会会1.1が申いられている。この形状記憶合金1.1 はたととは銀。亜鉛。アルミニウムのマルズム合金がら でり、討合室を加熱して原子と結晶構造を母相の構造制 判にし、決に、色彩してマルデンサイトの結晶構造にす るものできる。これにより、常温ではアローアユートル、砂、で、複数のアローアユートル4のいちが7 電概3と接触

4を持ち上げた状態にあるニートル受けらか、形状記憶 合金1.1か加熱されてマルテンサイトが母相に逆変態す ると、プローフニードル4を下方に変位させるような原 子集団の規則正しい変位が生じて該プローブニードルコ は電極3に接触するようになる(図4参照)。

【0019】このような形状記憶合全11を加熱するた め、SW素子10によるテスト回路2とプローフニート ルイの導通と連動して作動するヒータ1.2が該形状記憶 合金11に巻き付けられている、したかって、SW案子 10かオンするとピータ12による形状記憶合金11の 加熱も同時に行われる。なお、ヒータ12側は接地電位 とされるとともに、プローブニードル4よりもヒータ1 2の方に多くの電流が流れないように、ヒータ12とS W素子10との間には抵抗13が設けられている。

【0020】図3に示すように、SW素子10はたとえ ばMOSFETから構成されており、ケートにテスト回 路2からとられた電源電圧VDDを印加するとテスト回路 2とプロープニードル4とが導通され、同時にヒータ1 2が作動して図1に示す形状記憶合金1.1が加熱され に対する動きを示す説明図、図 p は図 1 のアローフカー - 20 - る。なお、スイッチング手段としてカSW素子 1 0 はM OSFET以外のもの、たとえばパイポーラトランジス タや機械的なスイッチを適用してもよい。

> 【0021】形状記憶合金11か加熱されていないとき には、図4(a)に示すように、プローブニードル4は ニードル受けるに持ち上げられた状態で電極3とは非接 触となっている。そして、ヒータ12によりこの形状記 憶合金11が加熱されると、図4(6)に示すように、 ニードル受け6が下方に傾斜して行きプロープニードル 4が電極に接触する。つまり、テスト回路2と電極3と がプローブニードル4を介して電気的に接続される。

【0022】図うに示すように、1枚のプローブカード には、直線状に形成された台座5の長さ方向に沿ってプ ローブニードルコが複数本配列されている。そして、本 実施例の場合には、外側および内側の四角形をそれぞれ 形作るようにして合計8枚のプローフカードか設けられ ている。各プローブカードは半導体ウエハ1に対して平 行移動可能になっており、したかって、これらを所望の 位置に移動させることによってプローフニートル4は接 触対象となる電極3の直上に位置することになる。な お。1枚の半導体ウエハ1に対して設けられるプローブ カードは1枚、あるいは2枚以上であってもよく。ま た、一方向にのみ平行移動ができるようになっていても よい。さらに、プロープカートを固定して半導体ウエバ 1例を移動するようにしてもよい。

【10023】このようなプローフカートを用いたウエバ ハンドコンク方法を図らに基づいて説明する。

【ロコン1】ます。ステープSLにおいて、所定不入力 装置によってデスト回路コミニ電気的停値をとる電概3 い定型室標 人、字・を入力すると、スティスのよに

するプローフエートル4か選択される

【0025】フローブニートル(が選択されると、スティフS3にて、プローフカートが半導体ウエバ1の所定位置に移動し、スティプS1にて、選択されたプローブニートル4に対応するSW素子1のがすンされる。これにより、一部のプローブニートル4は四4(a)から四4であとともに、ヒータ12による形状記憶合金11の加熱により減プローブニートル4は四4(a)から四4により減プローブニートル4は四4(a)から四4でよりに示す状態に移行して電橋3に接触することになる。そして、半導体ウエバ1に形成された回路素子とになる。そして、半導体ウエバ1に形成された回路素子とにないプローブニードル4に対応するSW素子1のはすフのままなので、該プローブニードル4は回4(a)の状態に保持されて電極3との間は一定の間隔に保たれる

【0026】そして、ステップS5 においてテストを開始し、所定のテスト信号の入出力や電源の供給を行って 回路素子の電気的特性の評価を行う。 ステップS6 でデストが終了すると、ステップS7 でSW素子10かオフされ、一連のウエハハントリンクか終了する

【0027】続いて、異なる品種の半導体ウエハ1のデストを行う場合には、ステップS1において、該半導体ウエハ1の電極3に対応した固有の電極座標(X, Y)を入力する。これにより、ステップS2にて、複数のプローブニードル4のうちから前回とは異なるプローブニードル4が新たに選択される。

【0028】次に、ステップS3 にてプローフカードが移動し、ステップS4 にて、新たに選択されたプローブニードル4に対応するSW素子10がオンされてプローブニードル4が電極3に接触し、回路業子とテスト回路 302とか接続される。以降は前述の場合と同様に、ステップS5 てテスト開始、ステップS6 てテスト終了、ステップS7 てSW素子10オフとなる

【①①29】このように、本実施例によるプローフカートによれば、SN素子10のオンによるヒータ12の作動で形状記憶合金11が加熱されてプローブニートル4が電極3に接触するようになっているので、テスト対象の半導体ウエハ1に対応したプローフニートル4を選択し、このプローブニードル4をでクティフにするSN素子10をオンして選択的にプローブニートル4を電極3年に接触させるようにすることができ、製品の種類に拘束されることが(フローブカードの共通化を図ることが可能になる

【のセラン】これにより、プローフカートの保有枚数を 大幅に削減することができるのみならず。製品ことにプロープカードを交換する必要がなくなりスループットの 同上を図ることもできる

【ログスト】に上、本発明者によってなされた発明を実施的に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に記しされるものではなく、その要旨を連続しない範囲。同

て種々変更可能であることは言うまでもない。

【0032】たとえば、本実施例においては、プローフカードを移動してからSW素子10をオンしてプローブニードル4が電優に接触するようになっているが、プローブカートを半導体ウエハ1に対して接近離反可能とし、超反状態においてSW素子10をオンして子のプローフニートル4を選択的に下降させておき、プローブカードを半導体ウエハ1の所定位置に移動してこれを接近させることでプローブニードル4が電優3に接触するようにしてもよい。

t)

[0033]

【発明の効果】本額において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。

【0034】(1)、すなわち、本発明のプローブカードによる技術によれば、スイッチング手段のオンによるヒータの作動で形状記憶合金が加熱されてプローブニードルが電極に接触する構成を採用したので、テスト対象の半導体ウエハに対応したプローブニードルを選択し、スイッチング手段をオンして選択的にプローブニードルを電極に接触させるようにすることがでる。したがって、製品の種類に拘束されることなくフローブカートの共通化を図ることが可能になる。

【0035】(2).これにより、プローブカードの保有校 数を大幅に削減することができ、管理工数の低減を図る ことができる。

【0036】(3)、また、製品ごとにプローブカードを交換する必要がなくなるので、スループットの向上を図ることができる。

60 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例によるプローブカードを示す 断面図である。

【図2】図1の正面図である。

【図3】図1のフローブカードの電気的構成を示す**概略** 図である。

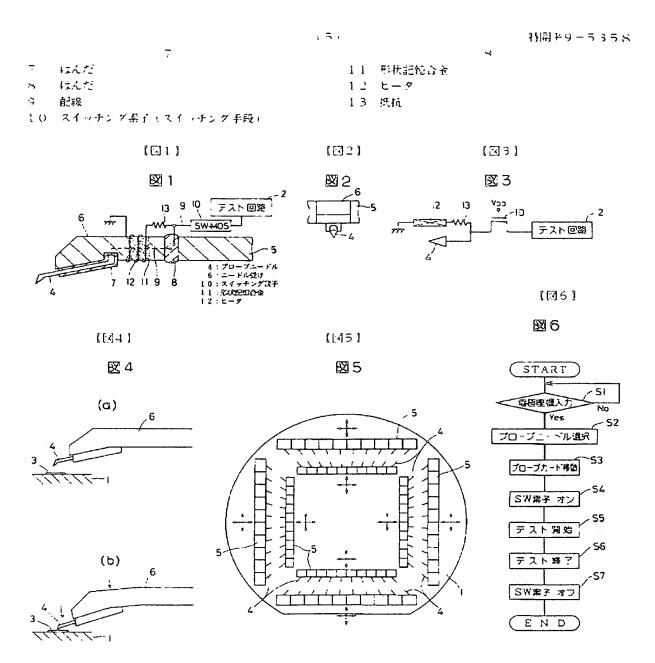
【図4】図1のプローブカードにおけるプローブニードルの動作を示す説明図であり、(a)はプローブニードルが電極に接触していない状態を、(b)はプローブニードルが電極に接触した状態をそれぞれ示す。

40 【図5】図1のフローブカードの半導体ウエハに対する 動きを示す説明図である。

【[46] [41 のプロープカードによるウエババンドリング方法を示すフローチャートである。

【押号四部明】

- 1 半導体ウエハ
- こ デスト回路
- 5 T/D
- コープローフェートル
- 三 台畫
- Y ス ユードル受け



PAT-NC: JP409005358A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09005358 A

TITLE: PROBE CARD AND WAFER HANDLING METHOD

PUBN DATE: January 10, 1997

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

FUJIMAKI, HITOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY HITACHI LTD N/A

APPL-NO: JP07149896

APPL-DATE: June 16, 1995

INT-CL (IPC): G01R001/073, H01L021/66

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a probe card which can be used commonly for any type of product.

CONSTITUTION: The probe card comprises a plurality of probe needles 4 touching respective electrodes of a circuit element, a plurality of needle receivers 6 provided, at a part in the longitudinal direction, with a shape memory alloy 11 for thermally displacing the probe needle 4 to touch the electrode, a heater 12 for heating the shape memory alloy 11, and a plurality of switching elements 10 for conducting the probe needle 4 and a test circuit 2 and operating the heater 12.

COPYRIGHT: (C) 1997, JPO

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.